

а 2003 0005

1. Колнинов О.В., Колесникова В.В., Милинчук В.К и др. Высокомолекулярные соединения, Б. 26, № 1, 1984, стр. 9
2. V. Bivol, S. Robu, G. Dragalina etc. New photoresist from CEM:OMA photopolimer. Porceedings of SPIE, V. 4087, 2000, p. 754-760
3. SU 729544, 1980.04.25